

06.1

Об энергетических уровнях в квантовых ямах, образующихся на контактах кубического и гексагональных политипов карбида кремния

© С.Ю. Давыдов, О.В. Посредник

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург
E-mail: Sergei.Davydov@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 20 апреля 2005 г.

В рамках модели треугольной квантовой ямы сделаны оценки энергии основного ϵ_0 и первого возбужденного состояний ϵ_1 . Показано, что эффективно управлять положением уровня ϵ_0 можно только с помощью легирования широкозонного политипа n -NH-SiC мелкими донорами.

Все возрастающий интерес к гетероструктурам, образованным различными политипами карбида кремния [1], связан с возможностью формирования практически бездефектного контакта. В настоящее время наиболее исследованы гетеропереходы 3C/6H [2,3] и 3C/4H [4]. При этом на контакте со стороны узкозонного компонента 3C-SiC формируется двумерная электронная квантовая яма, содержащая, по крайней мере, одно локализованное состояние. Двумерная квантовая яма характеризуется положением локальных уровней (точнее, двумерных подзон) ϵ_0 , ϵ_1 и т. д., отсчитываемых от дна ямы. Как правило, уровень ϵ_0 лежит ниже фермиевского, тогда как ϵ_1 — выше. В настоящей работе мы оценим величины ϵ_0 и ϵ_1 для гетеропереходов, образованных политипами карбида кремния 3C и NH, где $N = 2, 4, 6, 8$.

Рассмотрим задачу об энергии уровня ϵ_0 в рамках подхода [5]. Запишем уравнение Пуассона для области 3C-SiC в виде

$$\frac{dF}{dx} = \frac{e}{\epsilon_{st}} n(x), \quad (1)$$

где x — направление, перпендикулярное плоскости контакта (ось квантования), $\epsilon_{st} = \epsilon_{st}(3C)$. Концентрацию электронов в квантовой яме

$n(x)$ зададим в виде

$$n(x) = n_s \delta(x), \quad (2)$$

где n_s — двумерная плотность электронного газа в квантовой яме, $\delta(x)$ — дельта-функция Дирака, координата контакта $x = 0$. Интегрирование уравнения (1) с учетом (2) дает

$$F = \frac{en_s}{\epsilon_{st}}. \quad (3)$$

В [5] показано, что при очень низких температурах, когда только уровень ϵ_0 лежит ниже фермиевского:

$$n_s = \bar{D}(\Delta - \epsilon_0), \quad (4)$$

где $\bar{D} = k(m^*/\pi\hbar^2)$ — плотность состояний, соответствующая одному уровню размерного квантования (k — число эквивалентных долин), Δ — энергия уровня Ферми относительно дна квантовой ямы. При этом случаю очень низких температур отвечает условие $(\Delta - \epsilon_0) \gg k_B T$.

Для основного состояния ϵ_0 имеем в бесконечно глубокой треугольной яме [6,7]:

$$\epsilon_0 \approx 1.856 \left(\frac{e^2 F^2 \hbar^2}{m^*} \right)^{1/3}, \quad (5)$$

где F — напряженность электрического поля на контакте NH/3C со стороны 3C-SiC, m^* — эффективная масса электрона в 3C-SiC, e — величина заряда электрона, \hbar — приведенная постоянная Планка. Подставляя (3) и (4) в (5), найдем

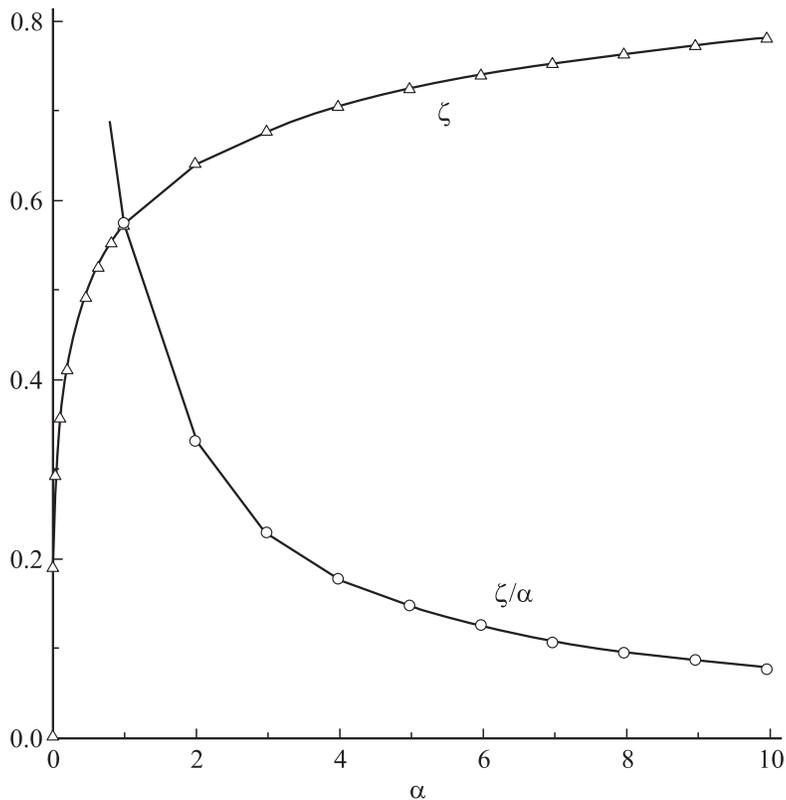
$$\epsilon_0^3 = A_k (\Delta - \epsilon_0)^2, \quad (6)$$

$$A_k = (1.856)^3 k^2 (e^2 / \pi \epsilon_{st})^2 (k m^* / \hbar^2).$$

Переходя к безразмерным величинами $\xi = \epsilon_0 / \Delta$ и $\alpha = A_k / \Delta$, получим вместо (6) следующее уравнение:

$$\xi^3 = \alpha (1 - \xi)^2. \quad (7)$$

Отметим, что по определению параметр $0 \leq \xi < 1$, причем $\xi \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow 0$ и $\xi \rightarrow 1$ при $\alpha \rightarrow \infty$. Зависимости параметра ξ и отношения (ξ/α) от α представлены на рисунке. Резкое увеличение ξ имеет место



Зависимости параметра $\xi = \varepsilon_0/\Delta$ и отношения $(\xi/\alpha) = \varepsilon_0/A$ от параметра $\alpha = A/\Delta$.

только в интервале α от 0 до 2, после чего параметр ξ возрастает достаточно медленно. Зависимость (ξ/α) от α имеет гиперболический характер.

Оценим параметр A_k . Для гетероперехода 3C/6H-SiC количество эквивалентных долин $k = 3$, тогда как для гетеропереходов AlGaIn/GaN и AlGaAs/GaAs параметр $k = 1$ [5,8]. Ниже, в иллюстративных целях, мы рассмотрим обозначения k , используя, однако, значения ε_{st} и m^* для 3C-SiC. Так как $\varepsilon_{st}(3C) = 9.72$ [9], получим $A_k = 1.422k^2(m^*/m_0)$, где m_0 — масса свободного электрона. По данным работы [10] в

политипе 3C–SiC эффективная масса плотности состояний в одной долине $(m^*/m_0) = 0.35$. Тогда $A_1 \approx 0.50$ и $A_3 \approx 4.48$ eV. Отметим, что в контексте нашей задачи о гетеропереходе 3C/NH–SiC параметр A_k является константой. Следовательно, увеличение параметра α определяется уменьшением Δ , т.е. приближением уровня Ферми к дну квантовой ямы. Но величина Δ не должна становиться меньше энергии ε_0 , так как в противном случае уровень ε_0 окажется незаполненным (напомним, что мы рассматриваем очень низкие температуры). Следовательно, $\alpha_{k \max} = A_k/\varepsilon_0$. Так как по данным [3] величина $\varepsilon_0 \approx 0.06$ eV, то в этом случае $\alpha_{1 \max} \approx 8.33$ и $\alpha_{3 \max} \approx 74.65$. Исходя из определения параметров ξ и α , получим

$$\varepsilon_0 = (\xi/\alpha_k)A_k, \quad (8)$$

что в случае $\varepsilon_0 \approx 0.06$ eV дает $(\xi/\alpha_1) \approx 0.12$ и $(\xi/\alpha_3) \approx 0.013$. Таким соотношением отвечают значения $\alpha_1 \approx 6$ и $\alpha_3 \approx 70$, откуда получаем $\Delta_1 \approx 0.083$ и $\Delta_3 \approx 0.064$ eV, что представляется вполне разумным. Отметим, что при увеличении α более чем на порядок, параметр Δ уменьшается лишь на 23%.

Чем ближе уровень Ферми к краю зоны проводимости NH-политипа, тем выше Δ , меньше α и больше отношение $(\xi/\alpha) = \varepsilon_0/A$. Следовательно, в данном случае получаем, что легирование n^+ -NH–SiC мелкими донорами увеличивает энергию основного локального состояния в квантовой яме. Воспользовавшись оценкой поля $F \approx 2 \cdot 10^7$ V/m [3] и квазиклассическим выражением для уровней ε_n ($n = 1, 2, \dots$) в треугольной квантовой яме [7,11]

$$\varepsilon_n = (\hbar^2/2m^*) \left[\frac{3\pi eF}{2} \left(n + \frac{3}{4} \right) \right]^{2/3}, \quad (9)$$

получим $\varepsilon_1 \approx 0.144$ eV. Этот уровень лежит, по-видимому, выше фермиевского и в рассматриваемом нами случае крайне низких температур практически пуст.

Воспользовавшись выражениями для $n_s(T)$, приведенными в [5], для высоких температур, когда $(\Delta - \varepsilon_0) \gg k_B T$ и $(\varepsilon_1 - \Delta) \gg k_B T$, получим

$$n_s = \bar{D}[(\Delta - \varepsilon_0) - (\varepsilon_1 - \Delta)], \quad (10)$$

откуда следует, что заселенность ямы уменьшается. При этом, однако, убывает и напряженность поля F , что приводит к сдвигу вниз по шкале

энергий уровней ε_0 и ε_1 , в результате чего заселенность ямы увеличивается. Таким образом, будет происходить некоторая температурная стабилизация положения уровней ε_0 и ε_1 . Интересно отметить, что выражение (10) справедливо и при очень низких температурах, когда уровень ε_1 лежит ниже фермиевского [5].

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ–03–02–16 0546, INTAS–01–0603 и NATO SFR N978011.

Список литературы

- [1] *Fissel A.* // Physics Reports. 2003. V. 379. N 1. P. 149–255.
- [2] *Лебедев А.А., Стрельчук А.М., Давыдов Д.В., Савкина Н.С., Кузнецов А.Н., Сорокин Л.М.* // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 18. С. 89–93.
- [3] *Лебедев А.А., Стрельчук А.М., Савкина Н.С., Богданова Е.В., Трегубова А.С., Кузнецов А.Н., Сорокин Л.М.* // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 23. С. 78–86.
- [4] *Fissel A., Kaizer U., Schröter B., Richter W., Bechstedt F.* // Appl. Surf. Sci. (2001). V. 184. N 1. P. 37–42.
- [5] *Моркоч Х.* // Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры / Под ред. Л. Ченга и К. Плога. М.: Мир, 1989. Гл. 17.
- [6] *Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И.* Задачи по квантовой механике. М.: Наука, 1992.
- [7] *Демиховский В.Я., Вугальтер Г.А.* Физика квантовых низкоразмерных систем. М.: Логос, 2000.
- [8] *Polyakov V.M., Schwierz F.* // Internationales Kolloquium Wissenschaftliches Technische Universität Pirmenau. 2003. P. 1.
- [9] *Гавриленко В.И., Грехов А.М., Корбутяк Д.В., Литовченко В.Г.* Оптические свойства полупроводников. Справочник. Киев: Наук. думка, 1987.
- [10] *Son N.T., Chen W.M., Kordina O., Konstantinov A.O., Monemar B., Janzen E., Hofman D.M., Volm D., Drechsler M., Mever R.K.* // Appl. Phys. Lett. 1995. V. 66. N 9. P. 1074–1076.
- [11] *Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф.* Электронные свойства двумерных систем. М.: Мир, 1985.